# 國立中央大學工學院精密儀器中心

林靜典 技士

# 儀器位置圖

高解析冷場發射掃描式電子顯微鏡(CFE-SEM)- 工程五館A120室 高解析場發射掃描式電子顯微鏡(FE-SEM) - 工程五館A121室 掃描式電子顯微鏡(LV-SEM) - 工程五館A118室







精密儀器中心

# 儀器功能介紹

- 1. SEI (Scanning Electron Image ) 材料表面結構觀察,破斷面觀察,薄膜鍍層觀察
- 2. BEI (Backscatter Electron Image) 背向散射電子影像觀察
- 3. EDS(Energy Dispersive Spectrometer)微區成分之定性、半定量分析、Linescan 及 Mapping



高解析冷場發射 掃描式電子顯微鏡 (HITACHI S8200 於2017年購置)



高解析場發射 掃描式電子顯微鏡 (FEI NOVA NANO SEM230 於 2009年購置)



掃描式電子顯微鏡 (HITACHI 3500N 於1999年購置)

## 儀器預約方式

儀器名稱	預約方式	開放當月預約時間
LV-SEM	請至A118室填寫預約表	每月1號 am 9:00 開放精儀當月時段現場預約
CFE-SEM	請上國科會基礎核心設施 預約服務管理系統預約 https://vir.nstc.gov.tw/ho me/Index	每月1號 am 9:00 開放貴儀當月時段預約
FE-SEM		每月1號 am 9:00 開放貴儀當月時段預約

					校内委測	校内自測	校外委測
			SEM 影像/ SEM Image	元/小時	300	100	500
	LV-SEM	精儀114	半定量分析/ EDS	元/次	100	100	200
			鍍膜/Coating	元/次	100	100	200
					計劃單價	現金單價	自行操作計劃單價
			SEM 影像/ SEM Image	元/3小時	1800	18000	1350
		基礎114	半定量分析/ EDS	元/次	180	1800	180
			線掃描分析 (含EDS) / Line Scan (EDS)	元/次	180	1800	180
	CFE-SEM 基礎11.		圖素分析 (含EDS) / Mapping (EDS)	元/次	180	1800	180
			Mapping & Line Scan	元/次	300	3000	300
			鍍膜/Coating	元/次	110	1100	110
		SEM 影像/ SEM Image	元/3小時	900	9000	650	
		基礎114	半定量分析/ EDS	元/次	180	1800	180
			線掃描分析 (含EDS) / Line Scan (EDS)	元/次	180	1800	180
	FE-SEM		圖素分析 (含EDS) / Mapping (EDS)	元/次	180	1800	180
			Mapping & Line Scan	元/次	300	3000	300
			鍍膜/Coating	元/次	110	1100	110

收費標準

## 預約 注意事項

- 首次使用請先與林小姐討論樣品準備。
- ▶ 當日預約者,上午時段請於9:20前報到;下午時段請於1:50前報到,逾時不候,費用照計。
- ▶ 取消預約請於三天前自行取消,否則費用照計。
- ▶ 有照或正學習操作儀器者如隔二個月未使用儀器,則須再重新學習或延長學習操作。
- ▶ 如預約當天未預約到當月份時段,請向林小姐登記後補。
- 儀器或其他突發狀況,中心可決定取消使用。
- ▶ 每一國科會計畫限最多預約二個時段。
- ▶ 每月1日預約日如預假日延至上班日上午9:00預約。
- 如遇儀器故障,則當次時段取消。

### 樣本準備需知

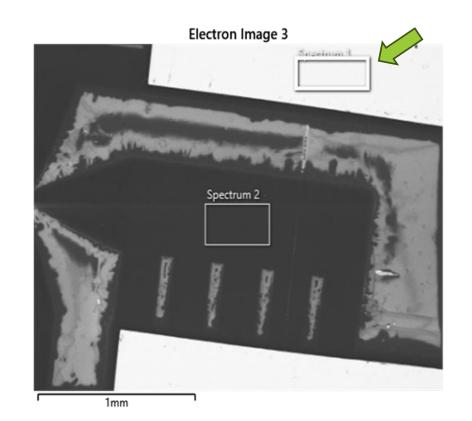
- ▶ 試件取樣直徑最大不超過20mm,最大高度10mm,試件請自行前處理並完全乾燥。
- 樣品需先經技術人員檢查過,再作固定 及蒸鍍處理。
- 試件需不得含水分、強磁性、揮發性、 毒性、輻射、腐蝕性物質。
- 本儀器為預防污染真空腔體,拒絕受理 含水分、粉末、磁性等之試件。
- ▶ 首次預約使用者,請務必先與技術人員 討論。

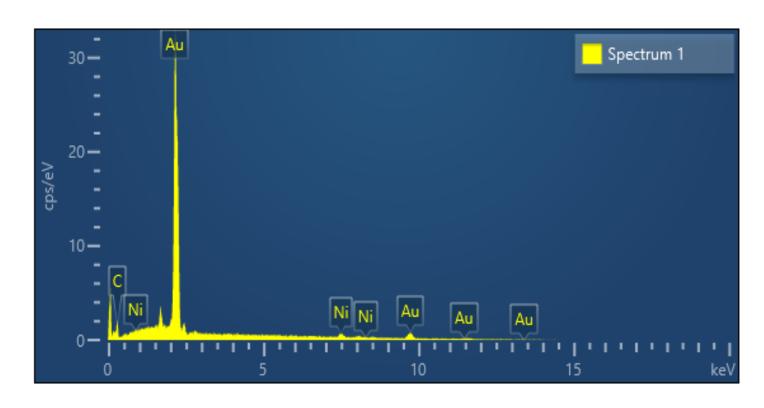
#### 不受理之材料

- ▶ 低熔點的材料。 CFE-SEM可接受
- ▶ 有機物、高分子等。CFE-SEM、

LV-SEM可接受高熔點高分子

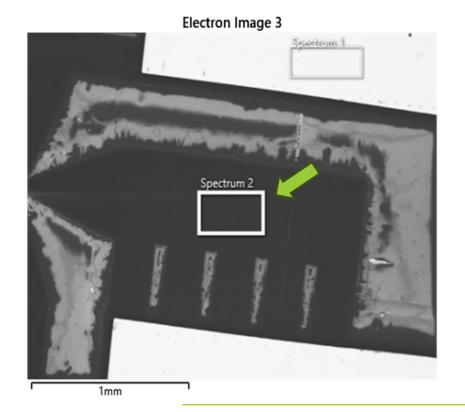
- ▶ 具磁性。LV-SEM原則上可接受微磁性塊材樣品
- 含有水份未經真空乾燥正確處理或未充分乾燥的樣品。
- ▶ 粉末樣品。 LV-SEM 及 FE-SEM 原則上可接受無磁性粉末
- ▶ 膠/軟狀樣品
- ▶ 易脆裂材料
- ▶ 有毒材料
- 含輻射元素材料。

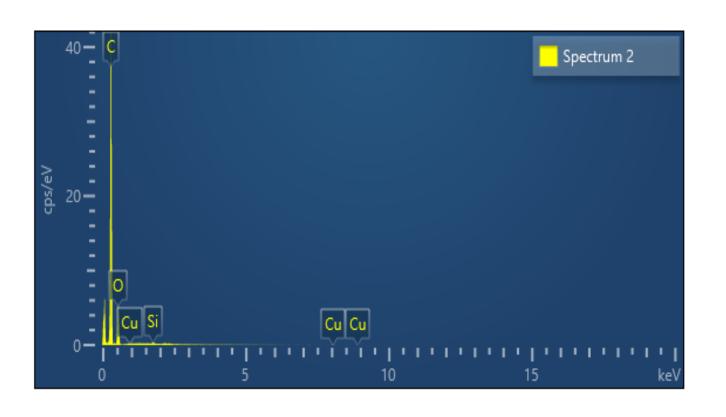




•				4
Spe	2CT	ru	m	1

Element	Signal Type	Wt%	Wt% Sigma	Atomic %
Ni	EDS	4.63	0.65	14.00
Au	EDS	95.37	0.65	86.00
Total		100.00		100.00

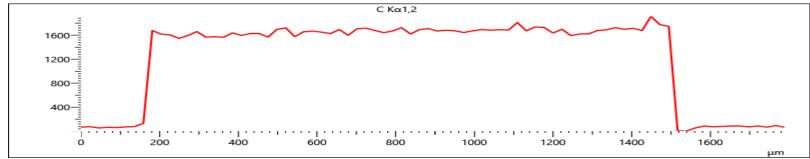


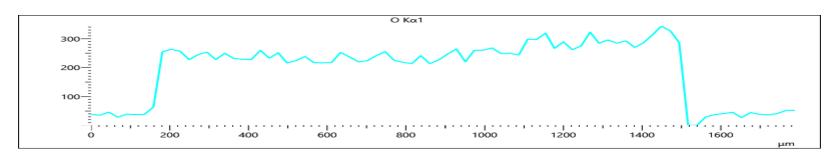


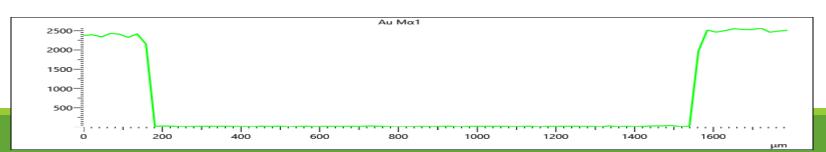
#### Spectrum 2

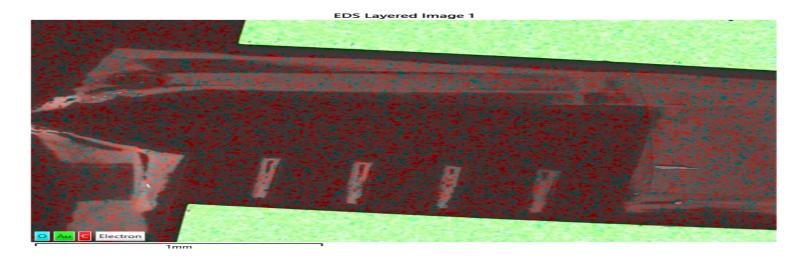
Element	Signal Type	Wt%	Wt% Sigma	Atomic %
0	EDS	96.20	0.71	97.80
Si	EDS	3.80	0.71	2.20
Cu	EDS	0.00	2.61	0.00
Total		100.00		100.00

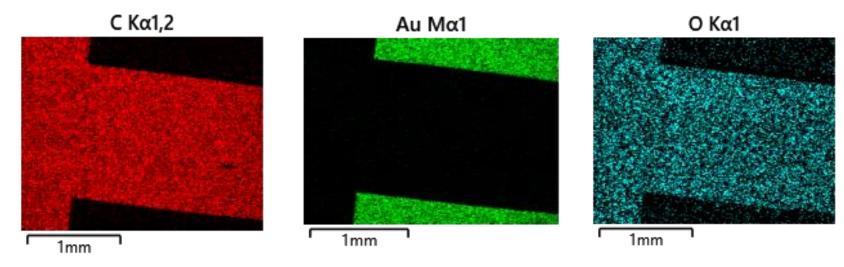


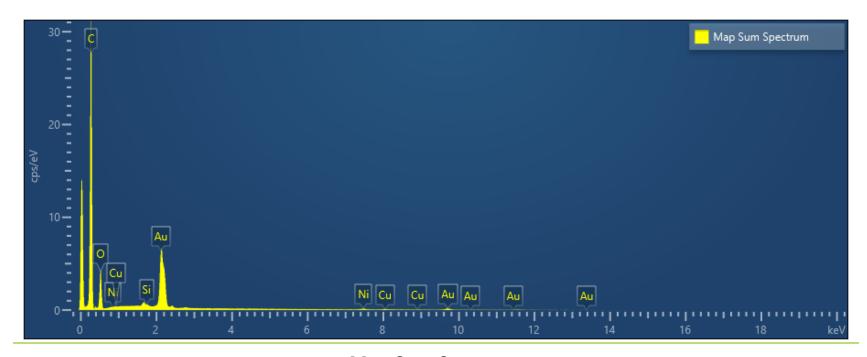












#### **Map Sum Spectrum**

Element	Signal Type	Wt%	Wt% Sigma	Atomic %
О	EDS	28.85	0.37	81.20
Si	EDS	0.41	0.08	0.66
Ni	EDS	3.67	0.41	2.81
Cu	EDS	0.00	0.32	0.00
Au	EDS	67.07	0.46	15.33
Total		100.00		100.00